

2026.01.22

トピックス IR サステナビリティ

「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2026」を受賞

東京エレクトロン(TEL)は、クラリベイト社が選出する「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2026」を受賞したことをお知らせします。なお、本受賞は6回目となります。

本賞は、世界的な情報サービス企業であるクラリベイト社が保有する特許データをもとに、「世界の革新的企業/機関トップ100社」を年に1度選出するものです。過去5年間で100件以上の特許を取得した企業/機関の中から、国際的な発明の割合と規模に基づいて選出され、特許の影響力、成功率、希少性、地理的投資を組み合わせた指標で評価がおこなわれます。

このたび、当社は業界の未来を形づくる高いインパクトを持つ発明を継続的に生み出していることを高く評価され、本賞に選出されました。

当社は、「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」というビジョンのもと、知的財産戦略を事業戦略および研究開発戦略と三位一体で推進することにより、適切な知的財産権ポートフォリオを構築してきました。今後もより一層戦略的な知的財産活動を推進し、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という当社の基本理念を実践してまいります。

【TELの知財・無形資産について】

当社が持続的な成長を実現するためには研究開発力の強化が不可欠です。

TELグループでの研究開発に加え、国内外のお客さま、コンソーシアムやアカデミアとの積極的な協業(オープンイノベーション)も推進し、多様な知見や技術を当社の研究開発に生かすことで、革新的で付加価値の高い独自技術を生み出しています。

その結果、当社では、日本で1,484件^{*1}、海外で431件^{*1}の発明が創出され、グローバル特許出願率^{*2}は6年連続で約75%^{*1}を維持しています。このような取り組みにより、2025年12月末時点の特許保有件数は26,029件と、半導体製造装置業界でNo. 1です。こうした競争力のある特許ポートフォリオは、企業価値向上の基盤として重要な役割を果たしており、当社の持続的な成長を後押ししています。

*1 2025年のデータに基づく

*2 グローバル特許出願率: 各年(暦年)において出願に至った発明件数のうち、日本以外へ出願された割合

クラリベイト社の「Top100 グローバル・イノベーター 2026」のプレスリリースは下記のURLよりご覧いただけます。

<https://clarivate.com/ja/top-100-innovators/> 

Top 100 Global Innovator 2026



一覧に戻る



東京エレクトロンを知る



半導体を知る

Corporate Blog

Corporate Blog



Nanotec Museum

企業情報

企業情報トップ

研究・開発

研究・開発トップ

社長メッセージ

研究・開発拠点

企業理念

学会発表・イベント情報

会社概要

TELベンチャーキャピタル

東京エレクトロンの歴史

共同研究公募制度

役員紹介

E-COMPASS

組織図



コーポレートガバナンス

製品・サービス

グループ会社

製品・サービストップ

コンプライアンス/倫理基準

製品

リスクマネジメント

サービス

投資家向け情報

投資家向け情報トップ

IRカレンダー

経営方針・体制

業績・財務データ

IR資料室

株式・債券情報

個人投資家の皆さまへ

よくあるご質問

IRお問い合わせ・資料請求

IRサイトご利用上の留意点

外部からの評価

関連方針

サステナビリティ

サステナビリティトップ

CEOメッセージ

TELのサステナビリティ

マテリアリティ

目標と実績

価値創造モデル

ESGから見る取り組み

統合報告書/アニュアルレポート

TEL FOR GOOD

外部からの評価

関連方針

ニュースルーム

TELメールマガジン

SNS一覧

採用情報

新卒採用

キャリア採用

障がい者採用

海外現地法人採用

お問い合わせ



Telescope Magazine



Creative Library



げんそ博士の元素周期表

ダイバーシティ、エクイティ
&インクレージョン

資料ライブラリ

MAGIC

サステナビリティデータ

サステナビリティーカイブ

英国現代奴隸法に関する

声明 [pdf](#)



Art Gallery

サイト利用について

個人情報の取り扱いについて

ソーシャルメディアポリシー

Cookieポリシー



TEL TOKYO ELECTRON LIMITED

© 1996-2026. Copyright Tokyo Electron Limited. All Rights Reserved.